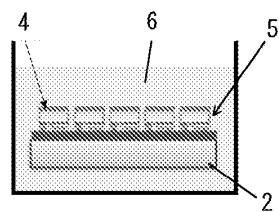


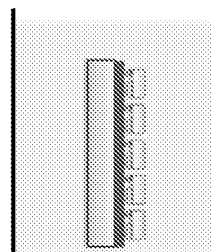
[図1]

<金属Ga洗浄条件>

洗浄液に浸漬(横置きで3分)

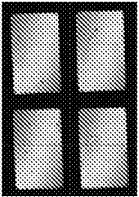
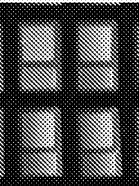
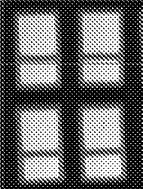
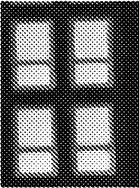
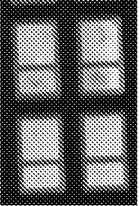
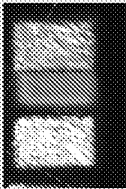
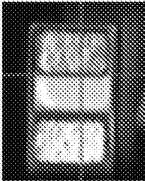
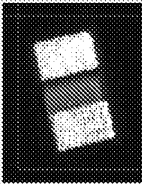
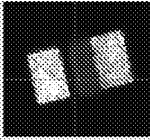
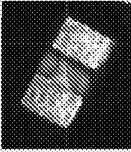
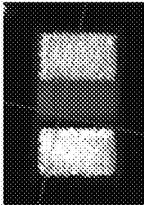
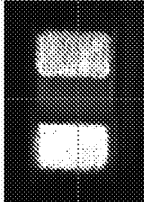
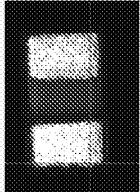
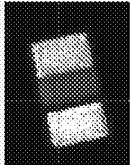
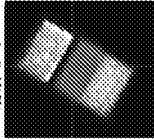
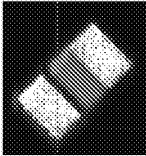


純水洗浄(2回繰り返す)

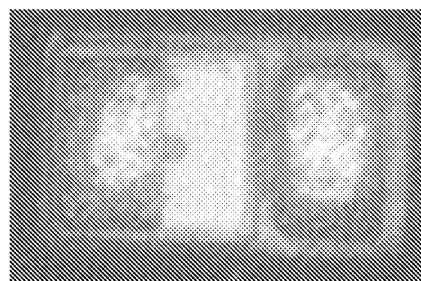


風乾

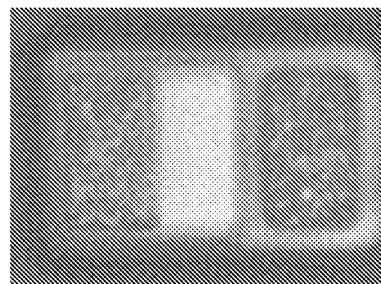
[図2]

洗浄液	洗浄前写真	洗浄液1	洗浄液2	洗浄液3	洗浄液4	洗浄液5
名称	洗浄前	アルカリ性洗浄液 5wt%KOH (水酸化カリウム)水溶液	アルカリ性洗浄液 2.34wt%TMAH(テトラ メチルアンモニウムヒ ドロキシド)水溶液	アルカリ性洗浄液 10wt%Na2CO3 (炭酸ナトリウム) 水溶液	酸性洗浄液 12.3wt%HCl(塩酸) 水溶液	酸性洗浄液 6wt%H2SO4(硫酸) 水溶液
浸漬時間		3分	3分	3分	3分	3分
金属Ga		溶解した 	溶解した 	溶解した 	溶解した 	溶解した 
Inパンプ		溶解しない 	溶解しない 	溶解しない 	溶解した(一部パッドが 透けて見える) 	溶解した(一部パッドが 透けて見える) 
SACパンプ		溶解しない 	溶解しない 	溶解しない 	溶解しない 	溶解しない 

【250°C加熱後】



【250°C加熱後】



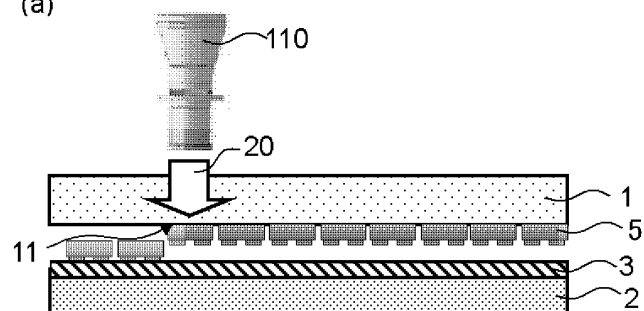
洗净 (除去) 为除无磷

Periodic Table

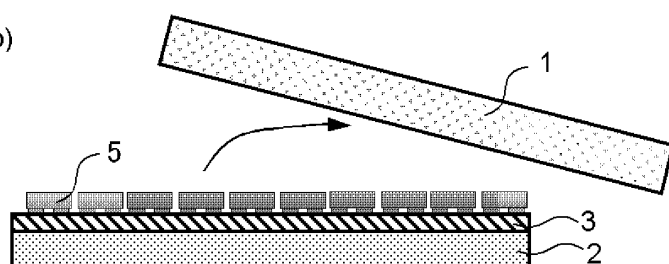
洗浄 (除去) 対象元素

[図6]

(a)

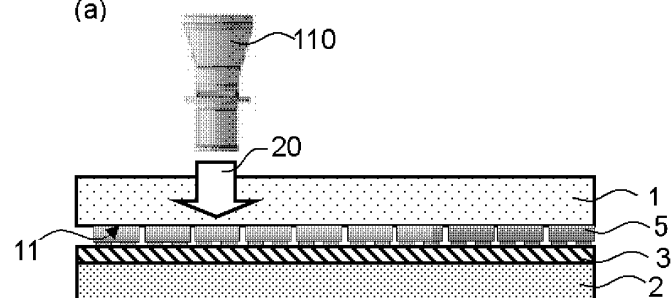


(b)



[図7]

(a)



(b)

